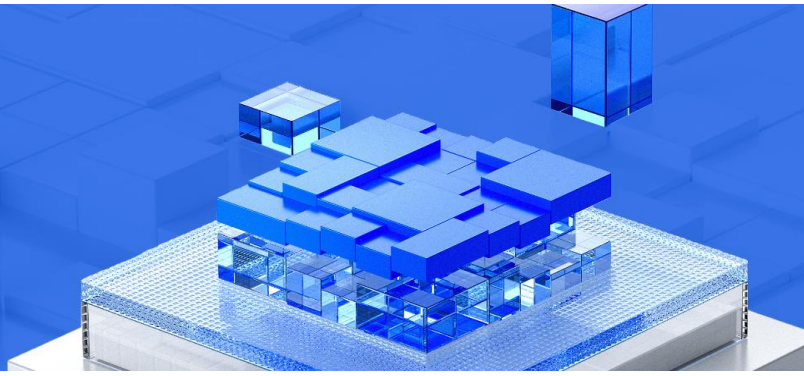


CMP 抛光垫行业市场调研及发展前景 研究报告



产业大数据服务 解决方案



五度易链产业大数据解决方案将基于大数据，运用深度学习等人工智能技术，以数字化手段为政府、园区、企业提供全周期一站式产业大数据服务，能够为地方更好的制定产业发展战略和政策提供有效的数据支撑，并助力地方实现全面的数据化、智能化和高效化的运营和管理，同时为企业发展纾困解难，提供丰富、便捷、智能的服务。

「五度易链」产业大数据解决方案

■ 产业经济大数据解决方案



- ❖ 产业经济洞察
- ❖ 产业诊断分析
- ❖ 企业监测评估

■ 大数据智慧招商解决方案



- ❖ 产业链精准招商
- ❖ 招商项目评估
- ❖ 招商智能管理

■ 企业创新服务解决方案



- ❖ 数字营销
- ❖ 数字金融
- ❖ 项目申报
- ❖ 各类定制服务

■ 产业大数据开放服务



- ❖ 产研报告
- ❖ 课题研究
- ❖ 市场调研
- ❖ 技术分析

CMP 抛光垫行业市场调研及发展前景研究报告

概要：

CMP 即化学机械抛光，是化学腐蚀与机械磨削相结合的一种抛光方法，用于精密加工领域，是目前唯一能够实现晶片全局平坦化的实用技术和核心技术，CMP 抛光材料涉及抛光垫、抛光液等。

抛光垫是一种具有一定弹性且疏松多孔的材料，作为化学机械抛光中的核心耗材之一，主要作用是储存和运输抛光液、去除磨屑和维持稳定的抛光环境等。抛光垫的性质直接影响晶圆的表面质量，是关系到平坦化效果的直接因素之一。按照材料类型抛光垫可以分为聚氨酯抛光垫、无纺布抛光垫、带绒毛结构的无纺布抛光片三大类型。

与海外发达国家相比，我国 CMP 抛光垫行业起步较晚，受技术壁垒高、生产成本高等因素限制，需求高度依赖进口。近年来，伴随我国 8 寸晶圆不断扩产，CMP 抛光垫行业景气度进一步提升，吸引众多企业纷纷布局其研发及生产赛道，带动市场国产替代进程不断加快。

鼎龙股份、中芯国际、兴硅科技、万华化学、宏光研磨等为我国 CMP 抛光垫主要生产商。鼎龙股份旗下子公司鼎汇微电子，已具备 CMP 抛光垫自主研发实力。

免责声明：此报告旨在发给五度易链的特定客户及其他专业人士。未经五度易链事先书面明文批准，不得更改或以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容及其复印本予任何其他人。报告所载资料、意见及推测仅反映研究员于发出此报告日期当日的判断，可随时更改。

目录：

- 1. 中国 CMP 抛光垫（CMP 研磨垫）行业发展概况**
 - 1.1 CMP 抛光垫（CMP 研磨垫）行业定义与主要产品
 - 1.2 CMP 抛光垫（CMP 研磨垫）行业发展基本特征分析
 - 1.3 CMP 抛光垫（CMP 研磨垫）行业相关政策解读
- 2. CMP 抛光垫（CMP 研磨垫）生产工艺技术及发展趋势研究**
 - 2.1 质量指标情况
 - 2.2 国内外主要生产工艺概述
 - 2.3 技术进展及趋势研究
- 3. CMP 抛光垫（CMP 研磨垫）产品市场供需分析**
 - 3.1 CMP 抛光垫（CMP 研磨垫）市场特征分析
 - 3.2 CMP 抛光垫（CMP 研磨垫）市场需求情况分析
 - 3.3 CMP 抛光垫（CMP 研磨垫）市场供给情况分析
 - 3.4 CMP 抛光垫（CMP 研磨垫）市场供给平衡性分析
- 4. CMP 抛光垫（CMP 研磨垫）行业供需现状分析**
 - 4.1 CMP 抛光垫（CMP 研磨垫）行业总体规模
 - 4.2 CMP 抛光垫（CMP 研磨垫）产能概况
 - 4.3 CMP 抛光垫（CMP 研磨垫）产量概况
- 5. CMP 抛光垫（CMP 研磨垫）行业产业链发展分析**
 - 5.1 CMP 抛光垫（CMP 研磨垫）行业产业链模型分析
 - 5.2 CMP 抛光垫（CMP 研磨垫）行业上下游行业发展概况

5.3 CMP 抛光垫（CMP 研磨垫）行业原材料供给情况

5.4 CMP 抛光垫（CMP 研磨垫）行业下游消费市场构成

6. CMP 抛光垫（CMP 研磨垫）原材料供应情况分析

6.1 CMP 抛光垫（CMP 研磨垫）主要原材料构成分析

6.2 CMP 抛光垫（CMP 研磨垫）主要原材料产量变动情况

6.3 CMP 抛光垫（CMP 研磨垫）主要原材料价格变化趋势

7. CMP 抛光垫（CMP 研磨垫）行业用户分析

7.1 用户认知程度

7.2 用户关注因素

7.3 用户其它特性

8. CMP 抛光垫（CMP 研磨垫）行业销售状况及营销战略分析

8.1 CMP 抛光垫（CMP 研磨垫）行业销售状况分析

8.2 CMP 抛光垫（CMP 研磨垫）营销战略分析

9. CMP 抛光垫（CMP 研磨垫）市场价格及价格走势分析

9.1 CMP 抛光垫（CMP 研磨垫）年度价格变化分析

9.2 CMP 抛光垫（CMP 研磨垫）市场价格驱动因素分析

9.3 我国 CMP 抛光垫（CMP 研磨垫）市场价格预测

10. CMP 抛光垫（CMP 研磨垫）行业竞争格局与策略分析

10.1 CMP 抛光垫（CMP 研磨垫）行业历史竞争格局综述

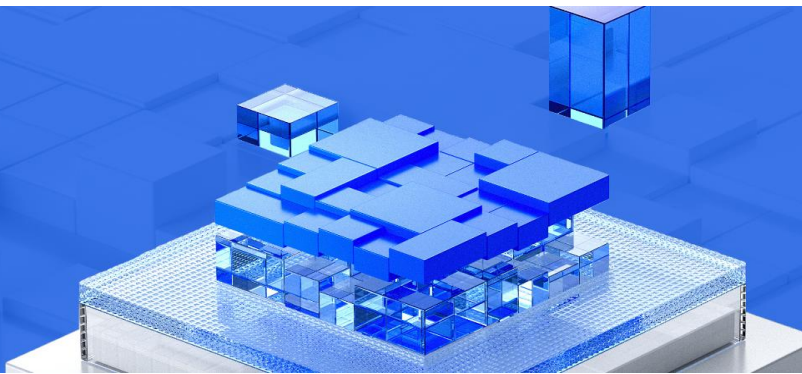
10.2 国内企业竞争力对比分析

10.3 CMP 抛光垫（CMP 研磨垫）市场竞争策略分析

10.4 CMP 抛光垫（CMP 研磨垫）企业竞争策略分析

获取完整报告

请联系「五度易链」客服



G. Innovation



微信专属客服



微信公众号

官方网址: <http://www.wdsk.net/>

咨询电话: 010-68321050

联系邮箱: info@wdsk.net

公司地址: 北京市丰台区广安路9号国投
财富广场1号楼12层